

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОТЖИГА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ЛАВИННЫМ ПРОБОЕМ В р-п-ПЕРЕХОДЕ

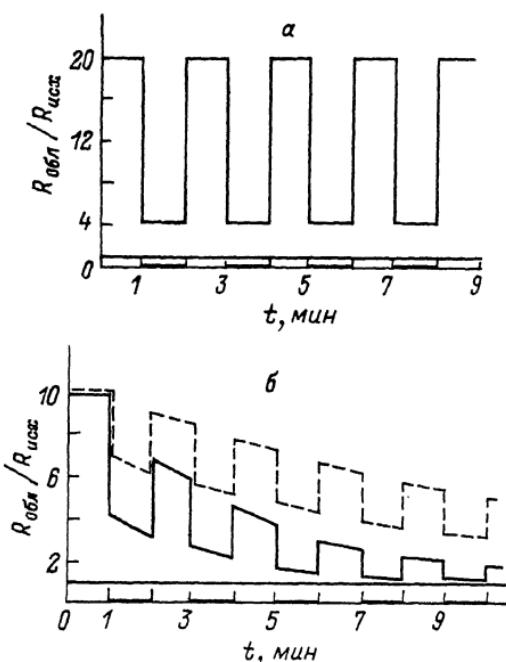
Ю.П. Кузнецов, В.В. Новиков,
Э.Е. Пахомов, В.Н. Стрижевский

Известны различные механизмы отжига радиационных дефектов в полупроводниках: температурный, лазерный, инжекционный и др. [1].

Нами наблюдался отжиг радиационных дефектов в кремнии, обусловленный процессами, сопутствующими локальному лавинному пробою р-п-перехода. Исследовалась планарно-эпитаксиальная структура, содержащая локальный диффузионный р+п-переход, вокруг которого на расстоянии 20–100 мкм располагался планарный высокомоментный диффузионный детектирующий резистор кольцевой формы п-типа проводимости. Исследуемые образцы отдельно подвергались облучению реакторными нейтронами с плотностью 10^{15} см $^{-2}$ и электронами с энергией 2.5–3 МэВ и плотностью 10^{16} см $^{-2}$. Напряжение пробоя р+п-перехода составляло 6 В.

На рисунке представлены циклограммы относительного изменения сопротивления детектирующего резистора при циклическом включении и выключении тока лавинного пробоя величиной 1 и 5 мА. Отрезки времени, в течение которых включен лавинный пробой, на горизонтальной оси выделены жирными линиями. Увеличение сопротивления резистора в 20 и 10 раз после облучения нейтронами и электронами соответственно свидетельствует о создании значительной концентрации структурных дефектов. Как видно, из рисунка, а при включении тока лавинного пробоя происходит существенное (в 5 раз) уменьшение сопротивления, а при выключении тока сопротивление скачкообразно возрастает до первоначального значения без остаточных изменений. Очевидно, что происходящие при лавинном пробое процессы обусловливают „динамическое восстановление“ сопротивления детектирующего резистора, приближая его к исходному до облучения значению, или „динамический отжиг“ дефектов.

Анализ приведенных на рисунке, б циклограмм показывает, что в случае создания дефектов облучением электронами в условиях лавинного пробоя также происходит динамический отжиг скачкообразное уменьшение сопротивления резистора (участок а–б), а при выключении тока пробоя сопротивление скачкообразно возрастает (участок в–г), но не достигает первоначального значения. Однако в отличие от случая облучения нейтронами во время протекания тока лавинного пробоя происходит монотонное уменьшение сопротивления (участок б–в), которое мы назвали „статическим восстановлением“ сопротивления или „статическим отжигом“ дефектов. По мере увеличения числа циклов или дозы электрического заряда, созданного лавинным пробоем, значения скачкообразного и монотонного изменений сопротивления уменьшаются, а величина сопротивления облучен-



Циклограмма относительного изменения сопротивления облученного резистора при циклическом включении и выключении тока лавинного пробоя $p-n$ -перехода. а - облучение реакторными нейтронами, б - облучение электронами. 1 - $I_{\text{пр}} = 1 \text{ mA}$, 2 - $I_{\text{пр}} = 5 \text{ mA}$, 3 - значение сопротивления до облучения.

ногого резистора постепенно восстанавливается до исходного (до облучения) значения. В отдельных образцах после 15–20 циклов сопротивление не только полностью восстанавливалось, но и становилось меньшим, чем было до облучения.

Феноменологически уменьшение сопротивления при лавинном пробое можно объяснить увеличением подвижности под действием процесса канализации основных носителей заряда [2, 3]. При этом в случае статического отжига наблюдается уменьшение энергии активации дефектов под действием, например деформационно-потенциальной волны или других сопутствующих лавинному пробою процессов.

Авторы благодарят О.В. Константинова и И.В. Попова за ценную дискуссию по материалам работы.

Список литературы

- [1] Андреев В.М., Каган М.Б., Каликовский В.С. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 2. С. 121–125.
- [2] Красюк Б.А., Пахомов Э.Е., Стрижевский В.Н. // Изв. АН Латв. ССР. Сер. физ. и техн. наук. 1983. № 1. с. 115–119.
- [3] Новиков В.В., Пахомов Э.Е. // Микроэлектроника. 1985. Т. 14. № 3. С. 268–269.

Поступило в Редакцию
21 декабря 1988 г.